

東京大学物性研究所教員公募について

下記により助教の公募をいたします。適任者の推薦、希望者の応募をお願いいたします。

記

1. 研究部門名等および公募人員数
ナノスケール物性研究部門(大谷研究室) 助教1名
2. 研究内容
当研究室では、ナノスケールの磁性体・半導体・超伝導体ヘテロ構造を用いてスピン流電流変換や高周波スピンドYNAMIX等のスピントロニクスに関わる物性研究を行っている。新奇なスピン変換現象の探索やスピンドYNAMIX物性の開拓に意欲的で活力ある研究者を希望する。経験・専門分野は問わない。
3. 応募資格
博士修了又は修了見込の方。
4. 任期
任期5年、再任可。ただし、1回を限度とする。
5. 公募締切
平成27年10月30日(金) 必着
6. 着任時期
採用決定後なるべく早く
7. 提出書類
(イ) 推薦の場合
○推薦書
○履歴書(略歴で可)
○業績リスト(特に重要な論文に○印をつけること)
○主要論文の別刷(3編程度、コピー可)
○研究業績の概要(2000字程度)
○研究計画書(2000字程度)
(ロ) 応募の場合
○履歴書(略歴で可)
○業績リスト(特に重要な論文に○印をつけること)
○主要論文の別刷(3編程度、コピー可)
○所属長・指導教員等による応募者本人についての意見書(作成者から書類提出先へ直送)
○研究業績の概要(2000字程度)
○研究計画書(2000字程度)
8. 書類提出先
〒277-8581 千葉県柏市柏の葉5丁目1番5号 東京大学物性研究所総務係
電話 04-7136-3207 e-mail: issp-somu2@issp.u-tokyo.ac.jp
9. 本件に関する問い合わせ先
東京大学物性研究所ナノスケール物性研究部 教授 大谷義近
電話 04-7136-3488 e-mail: yotani@issp.u-tokyo.ac.jp
10. 注意事項
「ナノスケール物性研究部門(大谷研究室)助教応募書類在中」、又は「意見書在中」の旨を朱書し、郵送の場合は書留とすること。
11. 選考方法
東京大学物性研究所教授会の議を経て、審査決定します。ただし、適任者のない場合は、決定を保留します。
12. その他
お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんので、ご了解の上お申込み下さい。また、履歴書は本応募の用途に限り使用し、個人情報とは正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

平成27年6月23日

東京大学物性研究所長
瀧川 仁